

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2004年12月9日(09.12.2004)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2004/107394 A3

(51) 国際特許分類7: H05H 1/24, H01L 21/304, H05K 3/26

B01J 19/08, C23C 4/00,

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/007598

(22) 国際出願日:

2004年5月26日(26.05.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2003-149961 特願2003-330351

2003年5月27日(27.05.2003) ЛР 2003年9月22日(22.09.2003) Љ

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 松下 電工株式会社 (MATSUSHITA ELECTRIC WORKS, LTD.) [JP/JP]; 〒5718686 大阪府門真市大字門真1048 番地 Osaka (JP).

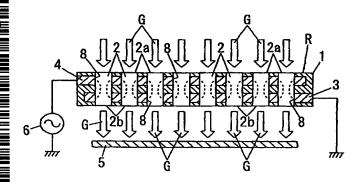
(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 柴田 哲司 (SHI-BATA, Tetsuji) [JP/JP]; 〒5718686 大阪府門真市大字門 真1048番地 松下電工株式会社内 Osaka (JP). 山崎 圭一 (YAMAZAKI, Keiichi) [JP/JP]; 〒5718686 大阪府門真 市大字門真1048番地 松下電工株式会社内 Osaka (JP). 田口 典幸 (TAGUCHI, Noriyuki) [JP/JP]; 〒5718686 大 阪府門真市大字門真1048番地 松下電工株式会社内

/続葉有]

(54) Title: PLASMA PROCESSING APPARATUS, METHOD FOR PRODUCING REACTION VESSEL FOR PLASMA GEN-ERATION, AND PLASMA PROCESSING METHOD

(54) 発明の名称: プラズマ処理装置、プラズマ生成用の反応器の製造方法、及びプラズマ処理方法



(57) Abstract: A plasma processing apparatus is disclosed which is capable of processing a large area at a time and is excellent in process uniformity. This apparatus comprises a pair of electrode plates having through holes and an insulating plate having through holes. The insulating plate is so arranged between the electrode plates that positions of through holes of the electrode plates agree with those of the insulating plate. Consequently, a plurality of discharge spaces are formed by the through holes of the electrodes plates and the through holes of the insulating plate. By supplying a plasmaforming gas into the discharge spaces and applying a voltage between the electrode plates, plasmas are produced in the discharge spaces at the same time. By spraying the thus-pro-

duced plasmas to an object to be processed, there can be efficiently conducted a large-area plasma processing.

(57) 要約:

処理範囲を大面積化できると共に、処理均一性に優れるプラズマ処理装置を提供する。 この装置は、複数のスルーホールを有する一対の電極板、複数のスルーホールを有する 絶縁板を含み、絶縁板は、電極板のスルーホールの位置が絶縁板のスルーホールの位置 に一致するように一対の電極板間に配置される。これにより、一対の電極板のスルーホ - ルと絶縁板のスルーホールによって複数の放電空間が形成され、この放電空間内にプ ラズマ生成用ガスを供給するとともに、電極板間に電圧を印加することで前記複数の放 電空間内に同時にプラズマが生成される。このプラズマを被処理物に吹き付けることで 大面積プラズマ処理を均一且つ効率よく行える。



Osaka (JP). 澤田 康志 (SAWADA, Yasushi) [JP/JP]; 〒5718686 大阪府門真市大字門真1048番地 松下電工株式会社内 Osaka (JP).

- (74) 代理人: 西川 恵清、外(NISHIKAWA, Yoshikiyo et al.); 〒5300001 大阪府大阪市北区梅田1丁目12番 17号梅田第一生命ビル5階北斗特許事務所Osaka (IP)
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 一 国際調査報告書
- (88) 国際調査報告書の公開日:

2005 年4 月14 日

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/007598

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ B01J19/08, C23C4/00, H05H1/24, H01L21/304, H05K3/26						
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC						
B. FIELDS SEARCHED						
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁷ B01J19/08-19/12, C23C4/00, H05H1/24, H01L21/304, H05K3/26						
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1926–1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994–2004 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971–2004 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996–2004						
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) WPI/L (DIALOG)						
C. DOCUMEN	VTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category*	Citation of document, with indication, where ap	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.			
A	JP 8-264462 A (Sanyo Electrical Cottober, 1996 (11.10.96), (Family: none)	c Co., Ltd.),	1-28			
A	JP 2000-332000 A (Hitachi, L 30 November, 2000 (30.11.00), (Family: none)		1-28			
Further do	ocuments are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.				
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed		date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family				
Date of the actual completion of the international search 27 December, 2004 (27.12.04)		Date of mailing of the international search report 25 January, 2005 (25.01.05)				
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer				
Facsimile No. Form PCT/ISA/21	Facsimile No. Telephone No. Form PCT/ISA/210 (second sheet) (January 2004)					



		国际山嶼番グートとコノリーとして	74/00/.598			
A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int. Cl'B01J19/08, C23C4/00, H05H1/24, H01L21/304, H05K3/26						
B. 調査を行った分野						
調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC)) Int. Cl'B01J19/08-19/12, C23C4/00, H05H1/24, H01L21/304, H05K3/26						
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの						
	新案公報					
	日本国公開実用新案公報 1971-2004年					
	日本国登録実用新案公報 1994-2004年					
日本国実用	新案登録公報 1996-2004年					
国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)						
WP I / I	(DIALOG)					
		,	•			
						
	ると認められる文献		関連する			
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連すると	・きけ その関連する箇所の表示	関連する			
. A	JP 8−264462 A (三洋電 0.11 (ファミリーなし)	機体八会任)1996.1	1-28			
A	JP 2000-332000 A 0.11.30 (ファミリーなし)	(株式会社日立製作所) 200	1-28			
}			:			
	•		,			
'						
		•	1			
□ C欄の続き	きにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別	紙を参照。			
* 引用文献のカテゴリー の日の後に公表された文献 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であっ			された文献であって			
もの 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論						
「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日の理解のために引用するもの						
	公表されたもの	「X」特に関連のある文献であって、				
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の11						
日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 文献(理由を付す) 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに						
「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 よって進歩性がないと考えられるもの						
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献						
国際調査を完了した日 27.12.2004		国際調査報告の発送日 25.1.2	2005			
国際調査機関の名称及びあて先		特許庁審査官(権限のある職員)	4D 8418			
日本国特許庁(ISA/JP)		豊永茂弘				
郵便番号100-8915						
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号		電話番号 03-3581-11.01	内線 3467			